## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

58-128023

(43) Date of publication of application: 30.07.1983

G11B 5/66 (51)Int.CI. G11B 5/84 H01F 10/08 H01F 41/20

(21)Application number: 57-008849 (22)Date of filing:

25.01.1982

(71)Applicant: HITACHI LTD

(72)Inventor: YOSHIDA KAZUYOSHI

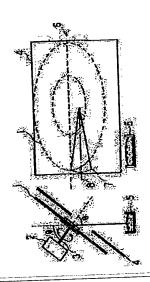
KITADA MASAHIRO

ASADA SEIICHI

# (54) MAGNETIC RECORDING MEDIUM AND ITS MANUFACTURE

PURPOSE: To obtain a magnetic recording medium provided with a magnetic thin film having an easily magnetizable axis along the circumferential direction and a uniform thickness by specifying the direction and the tilt angle of the major axes of needlelike crystal grains forming a polycrystalline thin film magnetic body contg. Co, Fe, Ni or an alloy thereof as the principal component.

CONSTITUTION: A rotating jig 2 can arbitrarily change the angle è between a line connecting a vapor depositing source 5 contg. Co, Fe, Ni or an alloy thereof as the principal component to the center of a disklike substrate 1 and the rotating shaft 3. The substrate 1 is fixed to the jig 2, and a mask plate 4 is placed parallel to the substrate 1 so that the center line 8 of the fan-shaped slit 7 of the plate 4 is positioned on a straight line connecting the center line 6 of the substrate 1 to the source 5. Accordingly, the projection of the major axes of needlelike crystal grains on the substrate 1 become practically parallel to the circumference over the whole surface of the substrate 1, and the angle between the major axes and a perpendicular of the surface of the substrate 1 can be regulated to a desired value.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]



Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

## (19) 日本国特許庁 (JP)

### 10特許出願公開

## ⑩公開特許公報(A)

## 昭58-128023

Mnt. Cl.3	識別記号	庁内整理番号	❸公開 昭	和58年(1983)7月30日
G 11 B 5/66		68355D		
5/84	102	68355D	発明の数	2
H 01 F 10/08		73545E	審査請求	未請求
41/20		7354-5E		
				(全 4 頁)

### **匈磁気記録媒体およびその製造方法**

地株式会社日立製作所中央研究 所内

②特 願 昭57-8849

仍発 明 者 朝田誠一

②出 願 昭57(1982)1月25日

国分寺市東恋ケ窪一丁目280番 地株式会社日立製作所中央研究

⑩発 明 者 吉田和悦

所内

国分寺市東恋ケ窪一丁目280番

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

地株式会社日立製作所中央研究

東京都千代田区丸の内1丁目5

所内

番1号

⑩発 明 者 北田正弘

国分寺市東恋ケ窪一丁目280番

砂代 理 人 弁理士 中村純之助

#### 明細響

1 発明の名称

磁気記録媒体およびその製造方法

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 所定の形状を有する非磁性物質から成る円板状の基板表面に被着された、 Co. Fe. Ni. またはそれらの合金を主成分とする多結晶薄膜磁性体から成り、上記磁性体を構成する針状結晶粒子の長軸の上記基板表面への射影が円板の円周に実質上平行であり、かつ上記長軸と上記基板表面の垂線がなす角が 4 5 よりも大であることを特徴とする磁気記録媒体。
- (2) 所定の形状を有する非磁性物質から成る円板状の基板を回転させながら、上配基板表面に平行に設けられた、スリットを有する固定マスク板を色して、上記基板表面上への射影が上記円板の円周に平行で、かつ上記基板表面の垂般となす角がる『よりも大なる Co. Fe. Ni. またはそれらの合金を主成分とする藻気流を基板表

面に向って入射することを特徴とする、蒸剤あるいはスパッタリングによる上記物質の多結晶 薄膜磁性体から成る磁気配録媒体の製造方法。

- (3) 上記基板表面に平行に設けられた固定マスク板に設けられたスリットが頂角が20°と30°の間にある頻形であることを特徴とする、特許請求の範囲第2項記載の磁気記録媒体の製造方法。
- (4) 円板状態板の両面に同時に薄膜磁性体を波着させることを特徴とする、特許請求の範囲第2 項および第3項のいずれか一つに配載の磁気記 録媒体の製造方法。
- (5) 磁力線の方向が、その上記基板表面への射影が上記円板の円周に平行で、かつ上記基板表面の垂線方向となす角がもの以上である磁場の中で蒸着またはスパッタリングを行なうことを特徴とする、特許請求の範囲第2項および第3項のいずれか一つに記載の磁気記録媒体の製造方法。
- 3. 発明の詳細な説明

本発明は、Co、Ni、 Fe 等の磁性金属あるいは

### 持開昭58-128023(2)

それらの合金を主成分とする連続磁性薄膜を AL・ あるいはポリマー等の非磁性円板基板上に蒸着あ るいはスパッタリングにより形成した、磁気ディ スクあるいはフロッピーディスクのような磁気配 録媒体およびその製造方法に関する。

これらの磁気ディスクは連続磁性体であることから、磁性膜内に占める磁性体の体積化(充填率)が100mに近く、従来の強布型ディスクが約30mであるのに比較し約3倍に高くなることかから、媒体から発生するではなる。さらに、める発生するが可能となってで、一下e20s等の磁性粉を用いたで、でなるには、磁性を形に比較すると2~3倍高くなるため、従来のアーFe20s等の磁性粉を用いた強布型ディスクが可能となり、飛躍的な記録密度の向上が期待できる。

Coのような金属磁性薄膜を作製する方法については、上記しためっき法によるもの以外に、蒸着法あるいはスパッタリング法がある。これらの方法では、磁気記録媒体に必要な特性である、一軸磁気異方性を斜方蒸着法によりつけることができる。これは、CoやNi等の強磁性体原子の蒸気流を基板面に対して特定の入射角をもって入射させ、一定方向に傾いた針状の多結晶微粒子を成長

させ、入射方向に平行な一輪磁気異方性、すなわ ち磁化容易軸を発生させる方法である。

本発明の目的は、したがって、円板基板上に、蒸着あるいはスパッタリング法により、円周方向に沿って磁化容易軸が存在し、かつ半径方向に対して護厚の一定な、Co、Ni、Fe あるいはそれらの合金を主成分とする磁性薄膜を有する磁気記録 谋体およびそれを作製するための方法を提供する ことである。

上記目的を選成するために、本発明による磁気 記録媒体は、所定の形状を有する非磁性物質から 成る円板状の基板表面に被着された、Co. Fe.Ni. またはそれらの合金を主成分とする多結晶 群 膜 磁性体から成り、上記磁性体を構成する針状結晶粒子の長軸の上記基板表面への射影が円板の円 別に実質上平行であり、かつ上記長軸と上記基板 表面の垂線がなす角が 45 よりも大であることを 要旨

狩開昭58-128023 (3)

の射影が上記基板表面の垂線方向となす角が 60°以上である磁場の中で蒸着またはスペッタリングを行なえば一層有利である。

上記の目的を選成するために使用される蒸着治 具を第1 図に示す。第1 図(a)はこの蒸着治具を側 面から、(b)は正面から見た図である。

回転治具2は蒸蕩原5と円板状基板1の中心線6とを結ぶ最短距離と回転軸3(円板状基板1 に対する垂線と同一方向)のなす角度 θ を任意に変えることができるようになっている。

この回転治具に当該基板1を固定し、かつ基板 に平行してマスク板4を設置する。

この時円板状基板とマスク板・蒸着隙の位置関係は第1図に示したように、円板状基板1の中心線6と蒸着源5を結ぶ直線上に、マスク板4にあけた扇形のスリット7の中心線8が来るように配置する。

円板状基板 1 とマスク板 4 . 蒸着源 5 の位置関係をこのよりにすることにより、基板の円周方向に沿い、かつ特定の入射角 0 をもった蒸気流を基

板に入射することが可能となり、円板を回転することにより、円板全面に亘って針状結晶粒子の長軸の基板への射影が円周に実質上平行となり、かつ結晶粒子の長軸と円板面の垂線とのなす角度が所望の角度となるようにすることができる。

スリット7は扇形であることが好ましい。そのようにすることによって、基板上に生成する 海膜の膜厚を半径方向に均一にすることができるからである。扇形の頂角が大き過ぎるとこの利点が失われ、小さ過ぎると所定の膜厚を得るのに時間がかかり過ぎるので、20~30°の角度が好ましい。

以下、この蒸着治具を用いて行なった実験の実 施例を述べる。

#### 実施例 1

前述の蒸着治具を真空蒸着装置内に設置し、傾斜角 θ をいろいろに変え、円板状 AL 基板上に 襲厚 0.1 μm の Co 磁性薄膜を蒸着し、磁気ディスク1, 2, 3, 4 を得た。ディスク作製条件は、AL 基板の回転速度 3 0 RPM, 基板温度 1 0 0 °C, 真空度は 1 0 °5 Torr である。

第1表に、円周方向に平行な磁場を印加したと きの、それぞれのディスクの磁気特性を示す。

第 1 表

ディスクル	入射角 θ (deg)	H <sub>c</sub> (Oe)	Mr /Ms	Mr (G)
1	5 0	100	0.25	4,000
2	4 0	200	0.30	4,200
3	6 D	510	0.7 5	8,000
4	7 5	980	0.8.8	8,500

このようにして得られたディスク1.2,3.4について記録再生特性を測定した。測定条件は 周速 10 m/s,ヘッド浮上量 0.15 μm, 記録周波 数 4 MHz, 10 MHz とし、記録波長をそれぞれ 2.5 μm, 1 μm とした。ヘッド 1 2 は ギャップ長 0.5 μm, のマンガンフェライトヘッドを用いた。

剛定結果を第2表に示す。なお、第2表において、出力値はディスク1の各記録周波数における出力値を 0 dB とした。

第 2 表

ディスクル	出力値4MHz(dB)	出力値 1 0MHz (dB)		
1	0	0		
2	0	0		
3	+ 5	+ 7		
4	+13	+15		

以上の実施例から明らかなように、入射角が60以上あれば十分高い出力を得ることができ、磁気記録媒体として用いることが可能である。また入射角60の条件で作製した Co 膜の断面構造を電子顕微鏡で観察すると、針状粒子は基板の垂線方向に対し約45 傾向していた。

本実施例では Co 蒸着膜のみの例を示したが、Co-Ni 等の合金磁性薄膜でも同様の特性を得ることができる。

マスク板 4 および蒸気源 5 を円板状基板 1 の両側に設ければ、円板状基板の両面に同時に蒸着することができる。

以上と全く同じ操作をスパッタリングによって

も行なりことができることは明らかである。 実施例2

実施例 1 において、 AL 円板の円周方向に平行で、 AL 円板の垂直方向と  $60^\circ \sim 90^\circ$  に  $\sim 10000$  の磁場を印加し、この状態で  $0.1~\mu$ mの Co 磁性薄度を蒸着し、磁気ディスクを作製した。蒸着の入射角が  $60^\circ$  の場合、  $H_c$  は約 6000 e で、磁場を印加しないディスクに比較し、  $H_c$  が約 205 増大した。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1 図目および(b)は斜方蒸着法により磁気ディスクを作製するために用いる治具のそれぞれ側面図および正面図である。

1 … 円板状基板

2 … 回転治具

3 … 回転軸

4 … マスク板

5 … 蒸 着 源

6 … 円板状基板の中心線

7 … スリット

8 … スリットの中心線

代理人并理士 中村 純之 助

## 才 1 図

